

وابستگی انرژی گذارهای اپتیکی در نanosاختارهای چاههای کوانتومی GaN/AlGaN به پهنهای سد و چاه کوانتومی

حمدی هراتیزاده^{۱,۲}، مرتضی اسماعیلی^۱ و پروالاف هولتز^۲

۱. دانشکده فیزیک دانشگاه، صنعتی شاہرود، بلوار دانشگاه ۳۶۱۹۹۵۱۶۱، شاہرود، ایران

۲. انسٹیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ ۵۸۱۸۳، لینشوپینگ، سوئد

پست الکترونیکی: hamha@walla.com

(دریافت مقاله: ۸۵/۰۵/۳؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۲/۰۲/۸۶)

چکیده

در این مقاله اثر پهنهای سد و پهنهای چاه کوانتومی GaN/AlGaN بر روی انرژی گذارهای اپتیکی و طیف فتوولمینسانس آنها با استفاده از تکنیک فتوولمینسانس مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه طیف فتوولمینسانس این چاههای کوانتومی در دماهای پایین نشان می‌دهد که نحود تغییرات انرژی گذار اپتیکی بر حسب پهنهای سد در ساختارهای کوانتومی GaN/AlGaN بر خلاف آنچه که در سایر نیمرسانهای مشاهده شده، می‌باشد و با کاهش پهنهای سد در این نوع چاههای کوانتومی جابه‌جایی به سمت انرژیهای بیشتر در قله طیف فتوولمینسانس دیده می‌شود که علت آن با یک بحث نظری توضیح داده شده است. نحود تغییرات انرژی گذارهای اپتیکی بر حسب پهنهای چاه در چاههای کوانتومی چندگانه GaN/AlGaN به صورت تئوری محاسبه شده و نشان داده شده است که با نتایج تجربی به خوبی همخوانی دارد. همچنین در این کار نشان داده‌یم که پهنهای چاه کوانتومی در میزان همپوشانی فضایی توابع موج الکترون و حفره و استار کردن میدانهای قطبشی داخلی اثر مستقیم دارد.

واژه‌های کلیدی: چاههای کوانتومی چندگانه، GaN/AlGaN، فتوولمینسانس، نanosاختارهای قطبشی، نیمرسانهای قطبشی، میدان پیزوالکتریک

۱. مقدمه

قطعات به کار گرفته شده در دماهای بالا و محیط‌های شیمیایی و نیز قطعات توان و سنسورهای گرمایی کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند [۲]. در اکثر این قطعات الکترونیکی و اپتولکترونیکی به منظور افزایش کارایی و بازدهی از ساختار چاههای کوانتومی چندگانه و سایر nanosاختارها در ناحیه فعال استفاده می‌شود.

نیمرسانهای نیتروژن‌دار اکثرًا در وضعیت تعادل ترمودینامیکی دارای ساختار ورتسایتس می‌باشند و یکی از ویژگیهای آنها به دلیل عدم تقارن مراکز بارهای مثبت و منفی در ساختار ورتسایتس وجود بارهای قطبشی در سطوح مشترک قطعات حاوی این ساختارهاست که باعث به وجود آمدن

نیمه‌هادیهای نیتروژن‌دار که شامل ترکیبات InN و AlN و GaN و آلیازهای آنها می‌باشند، به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر به فرد از جمله گاف انرژی پهن و گستردگی ۶-۷ eV که محدوده وسیعی از طیف الکترومغناطیسی از IR تا UV را شامل می‌شود، کاربردهای فراوانی در قطعات اپتولکترونیکی مانند دیودهای نوری (LEDs) و دیودهای لیزری (LDs) پیدا کرده‌اند [۱]. نیمرسانهای نیتروژن‌دار علاوه بر خصوصیات اپتیکی به دلیل پایداری شیمیایی خوب و عملکرد مناسب در دماهای بالا در قطعات الکترونیکی فرکانس بالا مانند ساختارهای HEMT

۱. High Electron Mobility Transistor (HEMT)

جدول ۱. مشخصات نمونه‌های مورد مطالعه.

روش رشد نمونه	Al درصد	پهنهای سد (nm)	پهنهای چاه (nm)	تعداد چاه کوانتموی	نوع نمونه
MBE	۰/۱۷~	۳۰	۴/۱	۱	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N SQW _s
MBE	۰/۱۷~	۳۰	۴/۱	۴	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N MQW _s
MBE	۰/۱۷~	۵	۴/۱	۴	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N MQW _s
MBE	۰/۱۷~	۱۰	۸, ۶, ۴, ۲/۵, ۱/۵, ۱	۶	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N MQW _s
MOCVD	۰/۰۷~	۷/۲	۱/۵	۵	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N MQW _s
MOCVD	۰/۰۷~	۷/۲	۳/۰	۵	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N MQW _s
MOCVD	۰/۰۷~	۷/۲	۴/۵	۵	GaN /Al _x Ga _{۱-x} N MQW _s

کوانتموی GaAs/AlGaAs به پهنهای سد بستگی دارد به گونه‌ای که با کاهش ضخامت سد یک انتقال انرژی گسیلی به سمت انرژیهای بیشتر (انتقال آبی) در انرژی گسیلی چاههای کوانتموی مشاهده می‌شود.

۲. روش آزمایشگاهی و نمونه‌ها

نمونه‌های مورد بررسی در این مقاله، چاههای کوانتموی GaN/AlGaN می‌باشند. دو دسته از این چاههای کوانتموی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دسته اول شامل سه نمونه با میزان ۱۷٪ آلومینیوم در آلیاژ سد (AlGaN) می‌باشند که به روش MBE و در جهت (۰۰۰۱) زیر لایه سفایر (اکسید آلومینیوم) و بر روی لایه بافر GaN به ضخامت ۳μm رشد داده شده‌اند و دارای سدهای با پهنهای متفاوت و چاههای با ضخامت ۴/۱nm می‌باشند (جدول ۱). بر روی تمام نمونه‌هایی که با روش MBE رشد پیدا کرده‌اند یک لایه پوششی^۴ با ضخامت ۳۰nm رشد داده شده است. دسته دوم شامل سه نمونه چاه کوانتموی GaN/AlGaN با میزان ۷٪ آلومینیوم در آلیاژ سد (AlGaN) می‌باشند که به روش رسوب گذاری بخار شیمیایی (MOCVD) و در جهت (۰۰۰۱) زیر لایه اکسید آلومینیوم (Al_xO_۲) رشد داده شده‌اند. در این گروه به روی زیر لایه اکسید آلومینیم یک لایه AlN به ضخامت ۲۰nm و یک لایه GaN بافر بدون آلایش به ضخامت تقریبی ۲μm رشد داده شده و سپس ناحیه

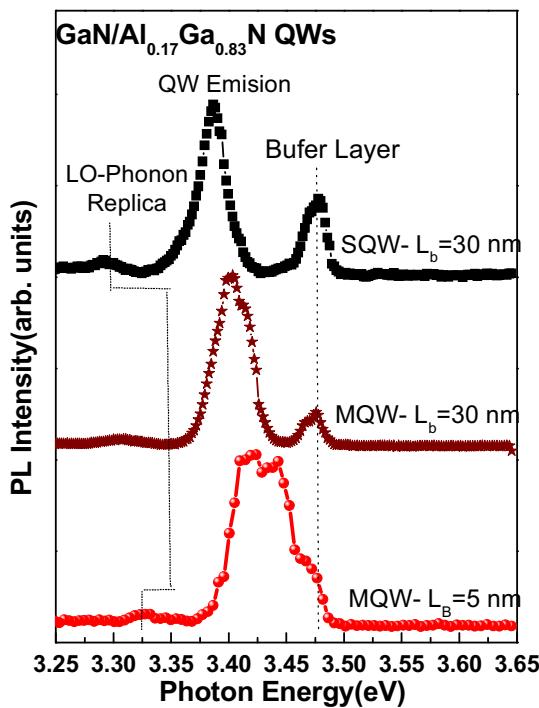
میدانهای قطبشی داخلی بزرگ در این ساختارها می‌شود، و این به نوبه خود روی مکانیزم بازترکیب تابشی و سایر خواص اپتیکی و الکترونیکی این ساختارها تأثیر خواهد داشت [۷-۳]. در حقیقت یکی از دلایل منحصر به فرد بودن گروه تری نیترایدها وجود همین میدانهای قطبشی است که هر دو نوع میدانهای قطبشی پیزوالکترک^۱ و خودبه‌خودی^۲ را شامل می‌شود. حضور این میدانها باعث خمش نوارهای رسانش و طرفیت، تأثیر روی تراکم حاملها در ناحیه فعال و شیفت انرژی گسیلی ناشی از گذارهای اپتیکی به سمت انرژیهای کمتر (شیفت قرمز) به علت اثر محدودیت کوانتموی استارک^۳ می‌شود [۸] و راندمان بازترکیب تابشی را در این ساختارها به دلیل کاهش همپوشانی توابع موج الکترون و حفره کاهش می‌دهد [۹-۱۰]. لازم به ذکر است که میدان پیزوالکتریک به هنده و ابعاد ساختار مورد بررسی از قبیل پهنهای چاه و پهنهای سد و تعداد چاههای کوانتموی بستگی دارد [۱۱-۱۲].

در این مقاله با استفاده از روش فتولومیسانس اثر پهنهای سد و پهنهای چاه بر روی گسیل اپتیکی تعدادی از نانوساختارهای نیتروژن‌دار GaN/AlGaN مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات نشان می‌دهد که انرژی گسیلی در اثر بازترکیب نوری در چاههای کوانتموی GaN/AlGaN برخلاف چاههای

۱. Piezoelectric polarizations(pz)

۲. Spontaneous polarizations(sp)

۳. Quantum Confined Stark Effect(QCSE)



شکل ۱. طیف فتولومینسانس نمونه‌های رشد یافته به روش MBE در دمای هلیم مایع (۲K) (الف) چاه کوانتمی یگانه $\text{GaN/Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{N}$ (ب) چاه کوانتمی چندگانه $\text{GaN/Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{N}$ با پهنهای سد ۳۰nm و (ج) چاه کوانتمی چندگانه $\text{GaN/Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{N}$ با پهنهای سد ۵nm.

به سمت انرژیهای بیشتر (جا به جایی آبی) نشان می‌دهد. همان‌طور که پیش از این اشاره شد مشاهده یک چنین رفتاری برخلاف آن چیزی است که در ساختارهای چاه کوانتمی GaAs/AlGaAs دیده می‌شود.

در چنین نیمرسانهایی با کاهش پهنهای سد، انرژی حالت پایه الکترون و حفره به علت جفت‌شدگی توابع موج گرفتار شده در داخل چاهها افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد چنین رفتاری مربوط به حضور میدانهای قطبی در این چاهها می‌باشد. در ادامه اندازه این میدانها را برآورد خواهیم کرد و می‌بینیم که این میدانها در ساختارهای ناهمگون و رتسایتس نیتروژن‌دار شدید بوده و در سرتاسر ناحیه سد و چاه حضور دارند. از بقایی بردار جا به جایی الکتریکی $(\nabla \cdot D = 0)$ در امتداد فصل مشترک ناحیه سد و چاه در ساختار ناهمگون به رابطه زیر می‌رسیم

فعال مت Shankل از پنج لایه گالیم نیتراید و آلمینیم گالیم نیتراید به تناسب و به ضخامت‌های به ترتیب ۳ nm و ۷ nm رشد داده شده است (جدول ۱).

برای مطالعات اپتیکی به کمک تکنیک فتولومینسانس، نمونه‌ها در کرایوستات محتوی He مایع (دمای ۲K) قرار داده شده و با هارمونیک چهارم لیزر Nd-Vanadate (دارای طول موج ۲۶۶ nm) برانگیخته شده‌اند. سیگنال فتولومینسانس به وسیله یک توری تک رنگ کننده پراکنده و به وسیله یک دوربین CCD آشکار سازی شده است. برای آزمایش‌های فتولومینسانس وابسته به زمان^۱ (TRPL) از هارمونیک سوم لیزر پالسی Ti-Sapphire به عنوان منبع تحریک استفاده شده است و آشکارسازی سیگنالهای TRPL با سینکرواسکن هاما ماتسو با دقت بیشتر از ۱۰ ps انجام گرفته است [۱۳].

۳. نتایج و بحث

در شکل ۱ طیف فتولومینسانس نمونه‌های گروه اول نشان داده شده است. شکل ۱-الف طیف فتولومینسانس یک چاه کوانتمی یگانه GaN با پهنهای $4/1\text{ nm}$ که بین سدهای ۲K و $\text{Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{N}$ با ضخامت ۳۰nm قرار دارد را در دمای $2K$ نشان می‌دهد. همان‌طور که از روی شکل مشخص است بیشینه انرژی گسیلی از چاه کوانتمی در 3.39 eV قرار دارد که از مقدار مربوط به گاف انرژی GaN که‌ای که در حدود 3.48 eV است به میزان تقریبی 90 meV کمتر است. دلیل این کاهش انرژی (جا به جایی قرمز) همان‌گونه که اشاره شد اثر محدودیت کوانتمی استارک ناشی از حضور میدانهای قطبی در این ساختار می‌باشد. همین موضوع در یک چاه کوانتمی چندگانه که دارای ساختار کاملاً مشابه با نمونه اول می‌باشد (شکل ۱-ب) نیز مشاهده شده است. شکل ۱-ج طیف فتولومینسانس یک چاه کوانتمی چندگانه از همین نوع با پهنهای چاه مشابه $4/1\text{ nm}$ ولی دارای پهنهای سد 5 nm را نشان می‌دهد. همان‌طور که از شکل مشخص است با کاهش پهنهای سد قله انرژی گسیلی چاه کوانتمی (QW) جا به جایی به اندازه 35 meV

۵. Time Resolved Photoluminescence

اصلی چاه کوانتوسومی (QW) مشاهده می‌شود [۱۵-۱۶]. لذا مشاهده ردپای LO-فونون در طیف فتولومینسانس گسیلی، نشانه جایگزیدگی حاملها در هنگام بازترکیب می‌باشد. همان‌گونه که در شکل ۱ مشاهده می‌گردد ردپای LO فونون برای هر یک از چاهها نشان داده شده است.

شکل ۲-الف طیف PL چاه کوانتوسومی چندگانه رشد یافته با روش MBE شامل چاههای با پهنهای 1 nm , $1/5$, 3 , 4 , $2/5$ می‌باشد که این چاهها توسط سدهای 10 nm از هم جدا شده‌اند. همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم قله انرژی گسیلی به پهنهای چاه بستگی دارد و با افزایش پهنهای چاه قله انرژی گسیلی به دلیل اثر محدودیت کوانتوسومی حاملها در درون چاه کوانتوسومی به سمت انرژی‌های کمتر انتقال می‌یابد (جایه‌جایی قرمز). تعدادی از قله‌های نشان داده شده در شکل ۲-الف مربوط به ردپای فونون اپتیکی طولی (LO-فونون) برخی از چاههای کوانتوسومی می‌باشد و همان‌گونه که قبل اشاره شد نشانگر جایگزیدگی اکسیتونها در داخل چاهها است. این بستگی انرژی گسیلی به پهنهای چاه در طیف فتولومینسانس نمونه‌های گروه دوم که شامل سه نمونه چاههای کوانتوسومی چندگانه با پهنهای $1/5\text{ nm}$, 3 , $4/5$ می‌باشد (شکل ۲-ب) نیز به وضوح مشاهده می‌شود. این گروه از نمونه‌ها به روش MOCVD رشد یافته‌اند. طیف فتولومینسانس حاصل از نمونه‌های با پهنهای چاههای متفاوت نشان می‌دهد (شکل ۲) که طیف گسیلی از چاههای کوانتوسومی با پهنهای کمتر از 4 nm (ضخامت بحرانی در GaN) نسبت به قله مربوط به GaN کهای ($3/48\text{ eV}$) به دلیل وجود اثر محدودیت کوانتوسومی به سمت انرژی‌های بیشتر انتقال پیدا می‌کند در حالی که در چاههای با ضخامت بیشتر از 4 nm به دلیل وجود بارهای قطبشی و در نتیجه میدان الکتریکی تقریباً قوی نوارهای رسانش و هدایت خمیده می‌شوند و چاه کوانتوسومی مربعی به مثلثی تبدیل می‌شود و در نتیجه به دلیل اثر کوانتوسومی محدود فرانز-کلدیش^۱ متوسط انرژی تولید شده در اثر بازترکیب الکترون و حفره به سمت انرژی‌های کمتر شیفت پیدا می‌کند [۱۷]. در حقیقت اثر کوانتوسومی

$$\varepsilon_w E_w - \varepsilon_b E_b = P_b - P_w , \quad (1)$$

که در آن ε_b (۱) ثابت دی الکتریک استاتیکی چاه (سد)، E_b (میدان الکتریکی در ناحیه چاه (سد) و P_b (سد) P_w (قطبشن در ناحیه چاه (سد) می‌باشد. رابطه (۱) در دو حالت حدی ساده سازی می‌شود: حالت اول حالتی است که پهنهای سد در نمونه‌ای که دارای چاه کوانتوسومی یگانه است به بینهایت میل می‌کند که در آن صورت

$$E_w = (P_b - P_w) / \varepsilon_w , \quad (2)$$

و حالت دوم حالتی است که نمونه دارای تعداد زیادی چاه کوانتوسومی است که در این صورت شرط مرزی تناوبی $L_w E_w + L_b E_b = ۰$ منجر به رابطه (۳) برای اندازه میدان الکتریکی در ناحیه چاه می‌شود که در آن فرض شده ثوابت دی الکتریک چاه و سد تفاوت چندانی با هم ندارند [۱۴]:

$$E_w = L_b (P_b - P_w) / (L_b + L_w) \varepsilon \varepsilon_۰ , \quad (3)$$

و به همین ترتیب میدان در ناحیه سد از رابطه

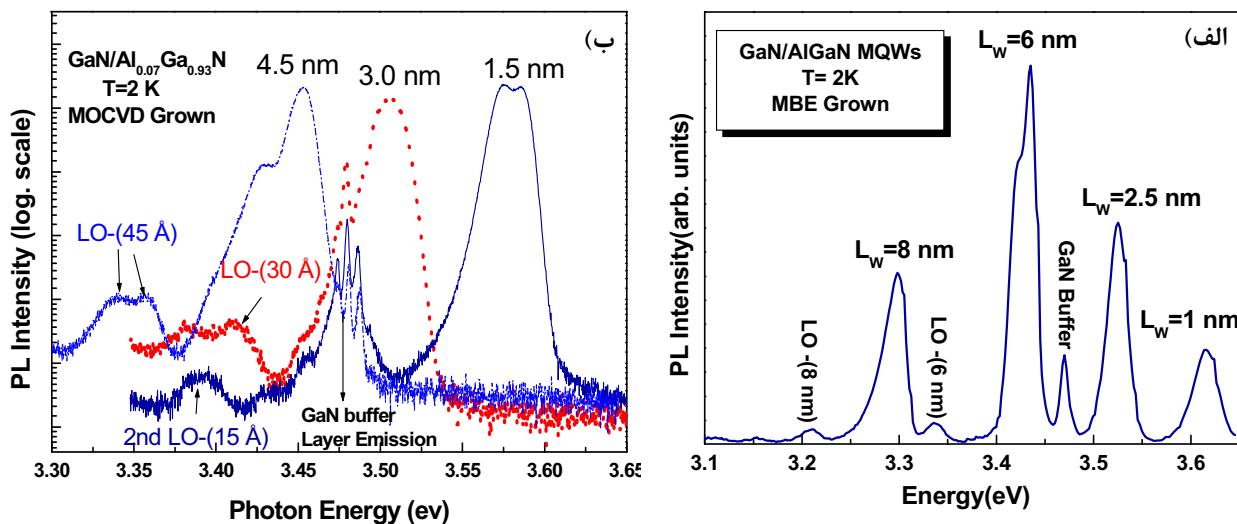
$$E_b = L_w (P_w - P_b) / (L_w + L_b) \varepsilon \varepsilon_۰ , \quad (4)$$

به دست می‌آید که در روابط فوق L_w (سد) ضخامت چاه (سد) چاه کوانتوسومی است.

بحثی که به صورت نظری در فوق آمده رفتار مشاهده شده در شکل ۱ را توضیح می‌دهد. مقایسه روابط ۲ و ۳ بیانگر این است که میدان الکتریکی در یک چاه کوانتوسومی یگانه (شکل ۱-الف) از میدان الکتریکی در چاه کوانتوسومی چندگانه با سدهای باریکتر (شکل ۱-ج) به مراتب بیشتر است. همچنین رابطه ۳ نشان می‌دهد که در چاههای کوانتوسومی چندگانه افزایش پهنهای سد مترادف با افزایش میدان در چاه می‌باشد و میدان قویتر نیز منجر به اثر کوانتوسومی استارک مؤثرتر یعنی افزایش شیفت قرمز خواهد شد (شکلهای ۱-ب و ج).

هنگام بازترکیب نوری اکسیتونها یا حاملهای آزاد در صورت جایگزیدگی آنها طبق قانون بقای اندازه حرکت خطی نیاز به حضور یک فونون است و محتملترین فونون در بازترکیب نوری فونون اپتیکی طولی (LO-فونون) است و ردپای این فونون در GaN در حدود 92 meV پایینتر از پیک

^۱. Quantum Confined Franz-Keldysh Effect



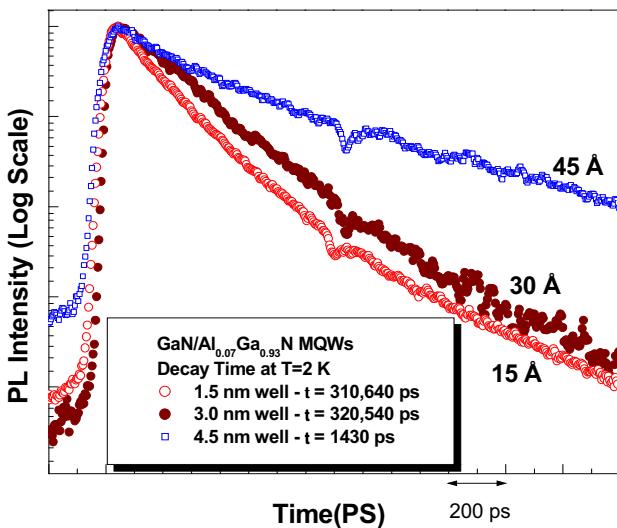
شکل ۲. وابستگی انرژی گسیلی چاههای کوانتمی به پهنهای چاهها و مشاهده قله‌های LO-فونوی در طیف PL مربوط به (الف) چاه کوانتمی چندگانه $\text{GaN/Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{N}$ که شامل چاههای با پهنهای $1, 1/5, 1/4, 2/5, 8, 6, 10\text{ nm}$ و سدهای 10 nm است. ب) سه نمونه چاه کوانتمی چندگانه $\text{GaN/Al}_{0.07}\text{Ga}_{0.93}\text{N}$ با پهنهای چاه 7 nm از هم جدا شده‌اند (اندازه‌گیری در دمای 2 K).

اطلاعات با ارزشی را در مورد شناخت فرآیندهای بازترکیب به ما می‌دهد. در این تکنیک، نمونه توسط یک لیزر پالسی تحریک می‌شود و فرصت واهلش به فرآیند فتولومینسانس نمونه داده می‌شود و به این ترتیب تغییرات زمانی فرایند فتولومینسانس به صورت یک نمودار سه بعدی ثبت می‌گردد. در این نمودار سه بعدی تغییرات شدت نور گسیلی از نمونه بر حسب طول موج یا انرژی در زمانهای مختلف و یا تغییرات زمانی شدت نور گسیلی در طول موجهای مختلف ثبت می‌گردد که منحنی شکل ۴ نمونه‌ای از آن است و زمان واهلش برای نمونه‌های دسته دوم، را در دمای 2 K نشان می‌دهد. به کمک این نمودار می‌توان تأثیر ضخامت چاه کوانتمی در زمان واهلش بازترکیب نوری آنها را مورد مطالعه قرار داد. مقایسه زمان واهلش این نمونه‌ها نشان می‌دهد که با افزایش پهنهای چاه کوانتمی زمان واهلش به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌باید به نحوی که زمان واهلش برای نمونه با پهنهای چاه $4/5$ نانومتر تقریباً $2/5$ برابر طولانی‌تر از نمونه با پهنهای چاه 3 نانومتر است. علت مشاهده چنین رفتاری وجود میدانهای الکتریکی داخلی می‌باشد که باعث رانده شدن الکترونها و حفره‌ها به دو فصل مشترک متقابل در داخل چاه می‌شود و جدایی بین توابع موج الکترون و

محدود شده استارک بر اثر محدودیت غلبه می‌کند و موجب می‌شود انرژی قله لومینسانس حاصل از این چاهها پایینتر از انرژی GaN کپه‌ای واقع شود [۱۸].

با به کارگیری نظریه اغتشاش و حل معادله شرودینگر برای یک چاه پتانسیل مربعی کم عمق که توسط میدان الکتریکی اغتشاش یافته است (و به چاه مثلثی متناهی تغییر شکل یافته است)، می‌توان ترازهای انرژی مربوط به الکترونها و حفره‌ها را در چاههای با پهنهای مختلف به دست آورد و با در نظر گرفتن انرژی بستگی اکسیتونها انرژی گسیلی به صورت نظری محاسبه می‌گردد. برای محاسبه انرژی گسیلی در نمونه‌های رشد پتانسیل کم عمق که توسط Singh انجام گرفته، استفاده شده است [۱۹]. شکل ۳ توافق خوبی بین مقادیر انرژی محاسبه شده و مقادیر اندازه گیری شده به روش فتولومینسانس را نشان می‌دهد و همان طور که در شکل ۳ نشان داده شده است انرژی پیک طیف فتولومینسانس با افزایش پهنهای چاه، به دلیل وجود میدان الکتریکی قوی کاهش می‌یابد (جایه‌جایی قرمز).

بررسی دینامیک فرآیندهای بازترکیب (تغییرات زمانی طیف فتولومینسانس) که به کمک تکنیک TRPL صورت می‌پذیرد

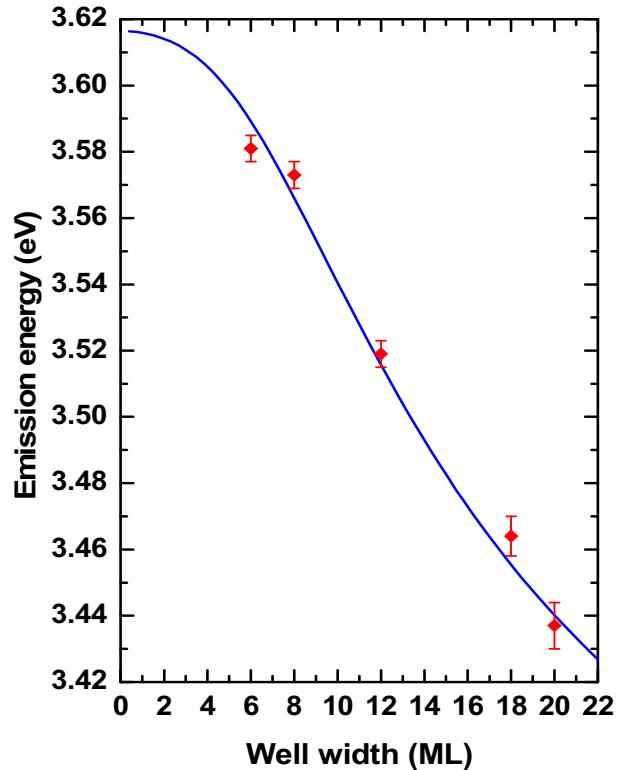


شکل ۴. تغییرات زمان واهلش پیک فتولومینسانس حاصل از چاههای کوانتمی چندگانه GaN/AlGaN با پهنهای مختلف در دمای ۲K. جدایی بیشتر توابع موج الکترون و حفره در اثر وجود میدان الکتریکی باعث طولانی‌تر شدن زمان واهلش در چاه پهن تر می‌شود.

شده است با افزایش شدت نور لیزر به اندازه دو مرتبه بزرگی قله فتولومینسانس چاه کوانتمی به پهنهای ۳ نانومتر به اندازه ۳/۵meV به سمت انرژیهای بیشتر (جایه‌جایی به آبی) انتقال پیدا می‌کند در حالی که هیچ گونه انتقالی در قله فتولومینسانس چاه کوانتمی با پهنهای ۱/۵ نانومتر مشاهده نمی‌شود. این موضوع به دلیل پوشش مؤثرتر میدانهای الکتریکی داخلی در چاه پهن تر توسط حاملهای نوری (زووجهای الکترون-حفره ایجاد شده توسط نور لیزر تحریکی) می‌باشد که ناشی از طولانی‌تر بودن زمان واهلش حاملها در چاه کوانتمی پهن تر است.

۵. نتیجه‌گیری

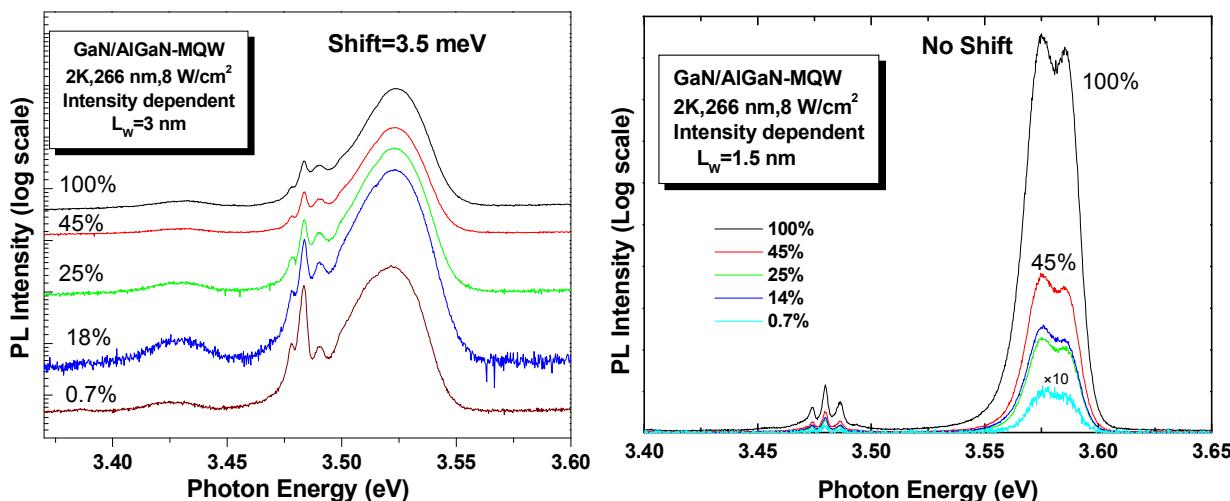
ما خصوصیات نوری دو دسته از چاههای کوانتمی یگانه و چندگانه GaN/AlGaN که یک دسته دارای پهنهای سد مختلف و دسته دوم دارای پهنهای چاه مختلف می‌باشند را به روش فتولومینسانس بررسی کردیم و مشاهده نمودیم که با کاهش پهنهای سد AlGaN قله انرژی گسیلی حاصل از چاههای GaN به علت وابستگی میدانهای پلاریزاسیون داخلی به پهنهای سد به



شکل ۳. مقایسه بین نتایج نظری (خط) و نتایج تجربی (دایره‌های توپر) تغییرات انرژی گسیلی بر حسب پهنهای چاه در چاههای کوانتمی چندگانه GaN/Al_{0.07}Ga_{0.93}N.

حفره را افزایش می‌دهد که این موضوع موجب کند شدن آهنگ بازترکیب حاملها در چاههای پهن تر می‌شود. در حقیقت دلیل اصلی استفاده از ساختارهای کوانتمی و ارجحیت آنها به ساختارهای کپهای در همین موضوع نهفته است. زیرا با ایجاد محدودیت برای توابع موج الکترون و حفره در یک چاه یا نقطه کوانتمی همپوشانی آنها و در نتیجه احتمال بازترکیب آنها افزایش یافته و زمان بازترکیب کاهش می‌یابد که این به معنای افزایش بازده نوری می‌باشد که به ویژه در ساختار دیودهای نوری و لیزری نقش کلیدی را دارد.

اگر وابستگی طیف فتولومینسانس به شدت نور لیزر برانگیختگی در این نمونه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم (شکل ۵) مشاهده می‌کنیم که انرژی قله طیف فتولومینسانس حاصل از چاههای پهن تر نسبت به تغییرات شدت نور تحریکی حساس‌تر می‌باشد، در حالی که در چاههای باریکتر انتقال انرژی مشاهده نمی‌شود. همان‌گونه که در شکل ۵ نشان داده



شکل ۵. نمودارهای وابستگی به شدت طیف فتولومینسانس چاههای کوانتمی $\text{GaN}/\text{Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{N}$ با ضخامت‌های $1/5$ و 3 نانومتر.

تغییری نمی‌کند در حالی که برای نمونه با پهنای چاه 3 نانومتر پیک انرژی گسیلی شیفتی با اندازه $3/5\text{meV}$ از خود نشان می‌دهد که این شیفت به طولانی بودن زمان واهلش در چاههای پهتر نسبت داده می‌شود.

قدرتانی

نویسندها از آقای پروفسور هیروشی آمانو و همکارانشان در دانشگاه میجو ژاپن برای فراهم کردن نمونه‌ها و همچنین پروفسور بو مونمار و دکتر پلامان پاسکوف انسستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشپینگ سوئد به خاطر شرکت در بحثهای علمی و راهنماییهای ارزنده صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنند.

سمت انرژیهای بالاتر انتقال می‌یابد (جایه جایی آبی). نتایج آزمایشات و محاسبات نظری ما نشان می‌دهد که با افزایش پهنای چاه کوانتمی GaN انرژی گذار اپتیکی به علت وجود میدانهای قطبشی داخلی کاهش (جایه جایی قرمز) می‌یابد و نتایج نظری و تجربی به خوبی با هم همخوانی دارند. همچنین نشان دادیم که با افزایش پهنای چاههای کوانتمی زمان واهلش بازترکیب حاملها به دلیل وجود میدانهای الکترونیکی داخلی و جدایی بیشتر توابع موج الکترون و حفره، به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد. این موضوع توسط وابستگی انرژی قله طیف فتولومینسانس چاههای کوانتمی چندگانه $\text{GaN}/\text{Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{N}$ به شدت نور لیزر برانگیختگی نیز تأیید شده است. به طوری که پیک طیف فتولومینسانس حاصل از چاه کوانتمی $1/5$ نانومتری در مقابل تغییر شدت نور لیزر به اندازه دو مرتبه بزرگی هیچ

مراجع

- 353-364.
5. F Bernadini, V Fiorentini and D Vanderbilt, *Phys. Rev. B* **56** (1997) R10024.
6. O Ambacher, J Majewski, C Miskys, A Link, M Hermann, M Eickhoff, M Stutzmann, F Bernardini, V Fiorentini, V Tilak, B Schaff and L F Eastman, *J. Phys.: Condens. Matter* **14** (2002) 3399.
7. F Bernardini and V Fiorentini, *Phys. Rev. B* **64**, (2001) 085207.
8. P Lefebvre, J Allegre, B Gil, H. Mathieu, P
1. M Iwaya, S Terao, T Sano, T Ukai, R Nakamura, S Kamiama, H Amano and I Akasaki, *J. Crystal Growth* **237-239** (2002) 951.
2. S Nakamura and G Fasol, *The Blue Laser Diode*, Springer-Verlag, Berlin (1997).
3. V Fiorentini, F Bernadini, F Della Sala, A Di Carlo and P Lugli, *Phys. Rev. B* **60** (1999) 8849.
4. B Monemar, H Haratizadeh, P Paskov, G P Pozina, P O Holtz, J P Bergman, S Kamiyama, M Iwaya, H Amano and I Akasaki, *Phys. Stat. Sol.(b)* **237** (2003)

14. F Bernardini, V Fiorentini and D Vanderbilt, *Phys. Rev. Lett.* **79** (1997) 3958.
15. X B Zhang and B Gil, in: *Low Dimensional Nitride Semiconductors*, edited by B Gil, Oxford Science Publications, Oxford (2002) 257.
16. P P Paskov, P O Holtz, B Monemar, S Kamiyama, M. Iwaya, H Amano and I Akasaki, in: *Proc. Int. Workshop Nitride Semicond.* (IWN2002), Aachen, Germany, July 20-25, 2002, *Phys. Stat. Sol. (b)* **234** (2002) 755.
17. D A Miller, D S Chemla and S Schmitt-Rink, *Phys. Rev. B* **33** (1986) 6976.
18. M Esmaeili, H Haratizadeh, B Monemar, S Kamiyama, *Proc. of the 11th Annual IASBS meeting on condensed matter physics*, Zanjan, Iran, May 26-27 (2005) 9.
19. J Singh, *Appl. Phys. Lett.* **64** (1994) 2694.
- Bigenwald, N Grandjean, M Leroux and J Massies, *Phys. Rev. B* **59** (1999) 15 363.
9. B Monemar and G Pozina, *Prog. Quantum Electron.* **24** (2000) 239.
10. O Ambacher, B Foutz, J Smart, J R Shealy, N G Weimann, K Chu, M Murphy, A J Sierakowski, W J Shaff and L F Eastman, *J. Appl. Phys.* **87** (2000) 334.
11. A S Pabla, J L Sanchez-Rojas, J Woodhead, R Grey, J P R David, G J Rees, G Hill, M A Pate, P N Robson, R A Hogg, T A Fisher, A R K Willcox, D M Whittaker, M S Skolnick and D J Mowbray, *Appl. Phys. Lett.* **63** (1993) 752.
12. J L Sanchez-Rojas, A Sacedon, F Calle, E Calleja and E Munoz, *Appl. Phys. Lett.* **65** (1994) 2214.
13. H Haratizadeh, B Monemar, P P Paskov, P O Holtz, G Pozina, S Kamiyama, M Iwaya, H Amano and I Akasaki, *Phys. Stat. Soli. b* **241** (2004) 1124.